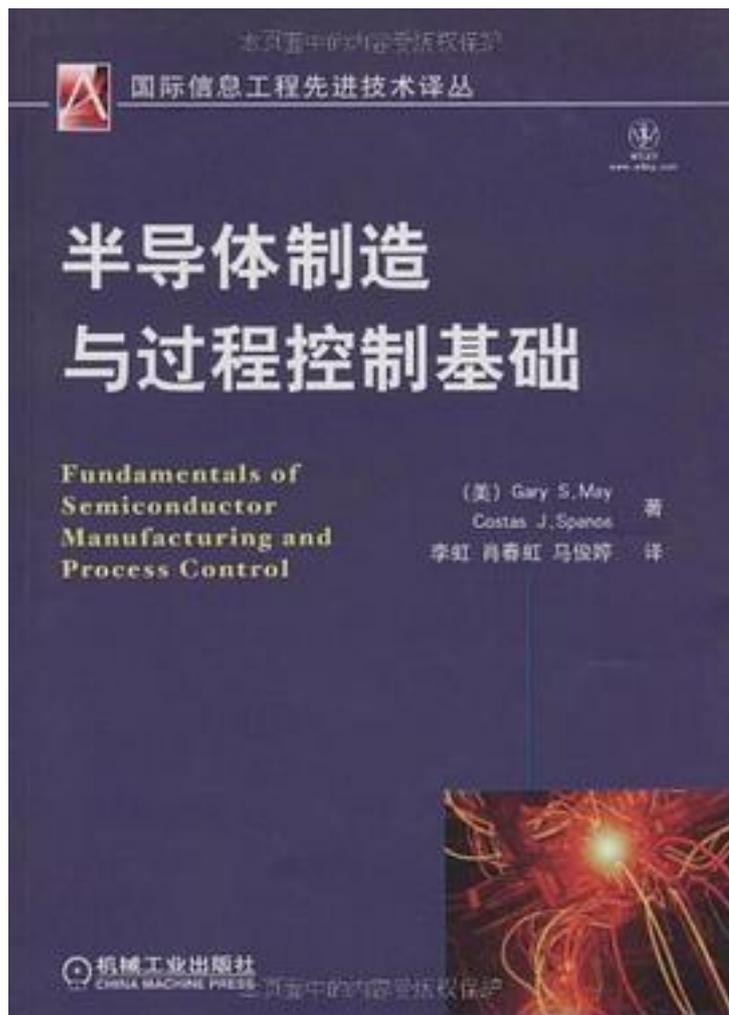


半导体制造与过程控制基础



[半导体制造与过程控制基础_下载链接1](#)

著者:

出版者:

出版时间:2009-1

装帧:

isbn:9787111256656

《半导体制造与过程控制基础》详细地研究并阐述了在高产量制造环境中，电子材料和

供料转换为完善的集成电路和电子产品的过程和方法。《半导体制造与过程控制基础》讨论与微电子器件和电路的工业水平制造相关的问题，包括（但不限于）制造、过程控制、试验设计、过程建模、产出建模和CIM（计算机集成制造）/CAM（计算机辅助制造）系统。《半导体制造与过程控制基础》包括对基本制造概念理论和实践的描述，以及一些案例分析、典型问题和建议的练习。

《半导体制造与过程控制基础》可作为相关专业研究生的教材，也可在半导体制造课程中使用。《半导体制造与过程控制基础》也可作为半导体工业中实践工程师和科研人员的参考书。

作者介绍:

目录:

[半导体制造与过程控制基础_下载链接1](#)

标签

半导体

过程控制

微电子

先进

评论

[半导体制造与过程控制基础_下载链接1](#)

书评

[半导体制造与过程控制基础 下载链接1](#)